



目 次

はじめに 牧島 亮男...i

I 序 論

1 非晶質、ガラスの本性と特徴	作花 済夫... 1
1 非晶質の種類	1
2 非晶質のX線回折	1
3 組織構造、短範囲構造、長範囲構造	2
4 非晶質とガラス	4
5 非晶質およびガラスの調製	5
6 非晶質の組成	7
7 非晶質の特性	8
7.1 非晶質に共通の特性	8
7.2 結晶と比較したときにみられる特性	10
7.3 製造特性	11
文 献	11

2 新しい無機非晶質材料	作花 済夫...13
1 非晶質の物性の特徴	13
1.1 光学特性	13
1.2 電気伝導特性	13
1.3 超伝導性	14
1.4 強磁性	14
1.5 強誘電性	14
1.6 力学的特性	15
1.7 化学的性質	15
2 新しい無機非晶質材料の種類	15
3 2,3 の新しい非晶質材料.....	16
3.1 レーザーガラス	16
3.2 高レベル放射性廃棄物処理用ガラス	17
3.3 高イオン伝導ガラス	17
3.4 機械加工用結晶化ガラス	18
3.5 光ファイバー	18
3.6 フォトクロミックスガラス	19
3.7 生体材料用ガラス	19
3.8 建材用結晶化ガラス	19
文 献	20

II 新しい合成法

1 溶融体高速急冷法	鈴木 健之...23
1 超急速冷装置	23
1.1 融体の射出	23
1.2 熱の移動	24
1.3 単ロール法	24
1.4 双ロール法	26
1.5 その他の装置	27
2 アモルファス固体	28
2.1 アモルファス化	28
2.2 熱安定性	29
文 献	30

2 気相法	宮下 忠	31
1 気相法の原料とその輸送		31
2 気相軸付け法		32
3 外付け法		35
4 内付け法		35
5 プラズマ法		37
文 献		38
3 グロー放電法	松田 彰久	39
1 グロー放電による a-Si:H の作製		39
2 グロー放電プラズマ診断		41
2.1 プラズマ診断方法		41
2.2 発光分光分析		41
2.3 質量分析		42
2.4 SiH ₄ グロー放電における優勢核種		42
3 SiH ₄ グロー放電からの a-Si:H の成長		43
4 グロー放電法により作製される新しいシリコン相		44
文 献		45
4 溶液反応による酸化物ガラスの合成——アルコキシドの加水分解反応の利用	神谷 寛一	46
1 金属アルコキシドの加水分解条件とゲル化		47
2 ゲルのガラス化		49
3 アルコキシドを原料として製造された		
ガラス		51
4 溶融法でつくられるガラスとの比較		52
文 献		53

III 構造解析

1.A 動径分布——X線, 中性子, 電子線	長谷川 洋, 安井 至	55
1 X線回折		55
2 中性子および電子線回折		57
2.1 中性子回折		57
2.2 電子線回折		57
3 シミュレーションによる構造解析		58
3.1 原子模型の組立て		59
3.2 モンテカルロ法		59
3.3 分子動力学的手法		59
文 献		60
1.B EXAFS と局部構造	貫井 昭彦	62
1 EXAFS 解析の基礎理論		62
1.1 EXAFS の理論式		62
1.2 フーリエ変換		63
2 測定・解析法		63
3 研究例の概要		65
文 献		66
2 ESR, NMR, メスバウアーと化学結合	川副 博司, 細野 秀雄, 今川 宏	67
1 ガラスの ESR		67
1.1 構造分布と線形		67
1.2 酸素の電子供与性(ルイス塩基性)		69
1.3 NWF の ESR		71
SiO ₂ ガラス中の E' 中心	71/酸化物	
ガラス中の As 関連中心	72	
1.4 NWM の ESR		73
1.5 その他の問題に対する応用		75

2 ガラスの NMR	76	3 ガラスのメスバウアー効果	77
2.1 B原子の配位構造	76	3.1 ガラス中の ^{57}Fe のメスバウアー	78
2.2 固体高分解能 NMR による Al の 配位構造	77	3.2 非晶質 Te 薄膜の ^{125}Te のメスバウアー	79
		文 献	79
3 電顕, STEM, SAXS と微細構造		板東 義雄, 牧島 亮男	82
1 電子顕微鏡とアモルファスの微細構造	82	2.3 アモルファス中の微量元素の分布状態	87
1.1 アモルファス高分解能電顕像	82	3 X線小角散乱と微細構造	88
位相コントラスト 82/微結晶を含むアモ ルファス構造 84		3.1 X線小角散乱	88
1.2 アモルファスの低倍率電顕像	84	3.2 SAXS と微細構造の例	88
散乱コントラスト 84/分相ガラスの電顕像 85		密度ゆらぎ 88/分相の構造 89/アモルフ アス合金の結晶化 89/金赤ガラスの発 色 89	
2 STEM とアモルファスの組成分析	86	文 献	90
2.1 微小領域の元素分析法	86		
2.2 分相ガラスの組成分析	87		

IV 構 造 变 化

1 結 晶 化		松下 和正	93
1 結晶生成の速度論	93	2 酸化物ガラスの結晶化	97
1.1 結晶核生成速度および結晶成長速度	93	2.1 $\text{Li}_2\text{O}-\text{SiO}_2$ 系	97
1.2 一定温度における結晶体積分率の増加 速度	94	2.2 その他の系	97
1.3 升温過程における結晶体積分率の増加 速度	95	2.3 ガラスの結晶化の応用	98
		3 アモルファス金属の結晶化	98
		文 献	99
2 相 分 離		守屋 喜郎	101
1 2成分系の自由エネルギーと不混和 領域	101	4.1 分相構造	105
2 分相機構	102	4.2 2成分系酸化物ガラスの分相	105
2.1 核生成-成長機構による分相	102	4.3 分相傾向に及ぼす第3成分の効果	105
2.2 スピノーダル分解による分相	103	4.4 個々の系のガラスの分相	107
3 混和温度およびスピノーダル温度の 決定	105	4.5 分離相の分析	107
4 実際のガラスの分相	105	5 ガラスの性質に及ぼす分相の効果	107
		文 献	108

V 新しい性質と応用

1 エネルギー変換材料——水素化アモルファスシリコンの物性	田中 一宣… 111
1 半導体と構造敏感性…	111
2 a-Si:H の作成法と構造…	111
3 水素の役割…	113
4 pn 制御(偏電子制御)…	115
5 新材料開発への新たな展開…	116
文 献…	117
2 エレクトロニクス用素子 …	丸山 瑛… 118
1 光電変換デバイス…	118
1.1 撮像管…	118
1.2 光センサー…	120
1.3 一次元センサー…	120
1.4 二次元センサー…	121
2 電子写真…	122
3 高密度メモリーと光 IC 素子…	123
3.1 可逆光メモリー…	123
3.2 レーザーディスク…	124
3.3 光 IC 素子…	124
4 無機フォトレジスト…	125
5 薄膜トランジスター…	126
文 献…	127
3 光ファイバー …	今川 宏… 128
1 光ファイバーの構造と材料…	128
1.1 結晶質ファイバーとの比較…	129
1.2 有機アモルファス材料との比較…	129
1.3 無機アモルファス材料の伝送損失の特徴…	130
2 赤外域の振動吸収による固有損失…	130
3 可視~近赤外域のレーリー散乱による固有損失…	132
文 献…	134
4 アモルファス材料の耐食性 …	太田 博紀… 135
1 ガラスの侵食機構…	135
2 ガラス組成と化学的耐久性…	136
2.1 耐水性…	136
2.2 耐酸性…	138
2.3 耐アルカリ性…	139
3 熱履歴、表面変成などの影響…	140
4 新製品および新技術…	141
4.1 耐アルカリ性ガラス繊維…	141
4.2 バイオガラス…	141
4.3 高レベル放射性廃棄物固化ガラス…	142
4.4 アモルファス合金…	144
文 献…	144
補 遺…	145
5 アモルファス物質の磁性 …	金丸 文一… 146
1 アモルファス磁性酸化物…	147
1.1 結晶と同組成のアモルファス酸化物…	147
1.2 常磁性イオンを多量に含むアモルファス酸化物…	148
2 アモルファス磁性合金…	150
文 献…	152

6 アモルファス物質の誘電的性質

.....津屋 昇, 荒井 賢一, 大島 一幸, 山岡 信立…	154
1 アモルファス誘電体 ………………	154
2 アモルファス誘電体の作製法 ……	154
3 アモルファス誘電体の結晶化過程 ……	155

7 多孔質ガラスの応用 牧島 亮男… 162

1 多孔質ガラスの作成方法と性質 ……	162
2 気体-気体分離への応用 ………………	163
3 液体-液体分離への応用 ………………	164
4 固定化酵素担体 ………………	164
文 献 ………………	165

VI 無機アモルファス材料の可能性を探る

1 無機アモルファス材料の可能性を探る 並河 洋… 167
1 アモルファスシリコン発展の歴史 …… 167
2 アモルファス物質生成過程の特異性 … 168
3 非平衡励起状態を経由してきたア モルファス物質 ……………… 170
3.1 低温プラズマ ……………… 170
3.2 レーザー誘起化学反応 ……………… 172
文 献 ……………… 174